



现在位置: 首页 > 科学传播 > 科普文章

- 科普动态
- 科普文章
- 科学图片

## EV Group推出新型掩膜对准系统

领先的晶圆键合和光刻设备供应商EV Group宣布最新的产品线更新，用以优化高亮LED、化合物半导体和功率电子的制造。

新的EVG620HBL全自动紫外光源和5个盒装卸台，可实现器件的连续生产，具有极强的竞争力。EVG620HBL也因此具有无可比拟的每小时165片6寸晶圆的产量，且拥有业界最高的对准精度和良率。EVG620HBL的另一个重要特点是对控制配方的特殊显微镜的照明光谱进行了优化，以确保各晶圆与层材料的最佳配比，其中包括先进的蓝宝石衬底材料、碳化硅、氮化铝、金属和陶瓷。

编译自 [http://www.evgroup.com/zh/about/news/2011\\_02\\_EVG620HBL/](http://www.evgroup.com/zh/about/news/2011_02_EVG620HBL/)

检索日期：2011年2月28日

### 相关新闻